CSDMM

CENTRO SUPERIOR DE DISEÑO DE MODA DE MADRID
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

POLITÉCNICA

BREVE CURRÍCULUM VITAE

Nombre: Apellidos:

DNI - Pasaporte: Fecha de Nacimiento:

Domicilio:

Población: Provincia:

C.P.: País:

Teléfono Móvil: Teléfono Fijo:

Correo electrónico:

Estudios realizados:

Vías de Acceso

PAU o equivalente ☐
Formación Profesional ☐
Otras vías de acuerdo a la normativa UPM y legislación vigentes ☐

1a. En caso de acceso al Grado en Diseño de Moda de la UPM, vía EvAU:
(No se prioriza ninguna especialidad en particular)

Especifique la especialidad del bachillerato cursado:

El Instituto donde se ha cursado el bachillerato, incluyendo dirección, teléfono, localidad y país:

Anote la nota media de 1º de bachillerato:

1b. En caso de haber cursado Formación profesional:

Especifique la titulación cursada:

El Centro de impartición, incluyendo dirección, teléfono, localidad y país:

Anote la calificación obtenida:

En caso de haber realizado prácticas, explique brevemente la experiencia indicando empresa y sector de actividad:

1c. En caso de acceso a través de credencial de Homologación de Bachillerato o de otra titulación universitaria:

Especifique los estudios cursados:

Indique el Instituto o la Universidad de origen incluyendo teléfono, localidad y país:

Anote la calificación obtenida:

¿Es usted poseedor de la CREDENCIAL de HOMOLOGACIÓN expedida por el Ministerio de Educación y Formación Profesional de España?:

¿Ha iniciado usted el trámite? En caso afirmativo, indique la fecha exacta y el canal de solicitud empleado:

2. Idiomas

Español (indicar si es usted nativo/a o nivel acreditado como lengua extranjera)

Es necesario un nivel B2 acreditado para poder cursar el Grado

Inglés (indicar nivel y acreditación oficial, si se posee)

Otros, precisar (indicar nivel y acreditación oficial, si se posee)

3. Nivel de manejo de herramientas informáticas

4. Define dos de tus principales cualidades.
Puedes elegir entre las propuestas:
Gran capacidad de trabajo, creatividad, buena organización, habilidades comunicativas, habilidades de liderazgo, determinación, perseverancia, don de gentes, empatía, habilidad manual…

La idoneidad de los candidatos a los objetivos del programa se valorará mediante el siguiente baremo:

- Solicitud a modo de carta de motivación: 20%
- Muestra de trabajos gráficos: 15%
- Curriculum Vitae: 15%
- Entrevista Personal: 50%

PROTECCIÓN DE DATOS. Los datos personales del alumno serán tratados en los siguientes términos. Igualmente, cuando se faciliten datos de terceros, el alumno se compomete a obtener su previo consentimiento, así como a informarles del tratamiento en estos términos. Responsable: Fundación para la Promoción del Diseño en la Comunidad de Madrid FUNDISMA (CSDMM). Finalidad: gestionar su solicitud de plaza o matrícula. Legitimación: la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o la aplicación a petición de este de medidas precontractuales. Destinatarios: los datos podrán ser comunicados a la Universidad Politécnica de Madrid y a otros organismos públicos cuando exista obligación legal. Conservación: mientras sea necesario para alcanzar los fines descritos y puedan derivarse responsabilidades de su tratamiento. Derechos: puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación o portabilidad, mediante escrito acompañado de copia de documento oficial que le identifique, dirigido a CTRA. VALENCIA, KM 7 - CAMPUS SUR UPM BLOQUE I 28031 MADRID (Madrid). En caso de disconformidad con el tratamiento, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.